

産総研出願特許情報

出願内容は、産総研の特許検索システム(IDEA)からご覧いただけます。
 産総研が保有する技術、ノウハウの技術移転につきましては、ベンチャー開発・技術移転センター 事業化推進グループにご相談下さい。
 産総研 イノベーション推進本部 ベンチャー開発・技術移転センター 事業化推進グループ TEL 029-862-6158 FAX 029-862-6159

mail_aist-tlo-mail (@aist.go.jp を付けてください)

2017年9月公開分 (60件)

No.	公開番号	発明の名称	出願人
1	特開2017-153444	古いの評価方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
2	特開2017-154074	塩基性ガス吸収剤及び塩基性ガス分離回収方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
3	特開2017-154908	ダイヤモンド基板の製造方法、ダイヤモンド基板及びダイヤモンド自立基板	信越化学工業株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所 国立大学法人金沢大学
4	特開2017-154909	ダイヤモンド基板の製造方法	信越化学工業株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所 国立大学法人金沢大学
5	特開2017-155001	グリンジルエステルの製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
6	特開2017-156454	光変調器とその製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
7	特開2017-156522	振動ミラー素子およびプロジェクト	船井電機株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所
8	特開2017-156523	振動ミラー素子およびプロジェクト	船井電機株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所
9	特開2017-157265	高配向FePt媒体におけるMgO下地制御層及び高配向FePt媒体	国立研究開発法人物質・材料研究機構 国立研究開発法人産業技術総合研究所
10	特開2017-157562	パナグラフおよび流体機械	国立研究開発法人産業技術総合研究所
11	特開2017-158659	プラズマ照射処理装置、その評価装置及び制御方法、並びに、膜の製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所 株式会社ニコン
12	特開2017-159231	二酸化炭素の電気化学的酸化用触媒	国立研究開発法人産業技術総合研究所
13	特開2017-160153	インドロペンチアジエン化合物とその製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
14	特開2017-160154	新規なヒロペンチアジエン化合物とその製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
15	特開2017-160155	新規なヒロペンチアジエン化合物とその製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
16	特開2017-161440	磁気測定装置	国立研究開発法人産業技術総合研究所
17	特開2017-163077	半導体集積回路装置及びその製造方法	国立大学法人九州工業大学 国立研究開発法人産業技術総合研究所
18	特開2017-163920	核酸増幅法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
19	特開2017-164720	酸素還元触媒およびその製造方法	日立ハイテク株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所
20	特開2017-164739	嫌気性膜分離活性汚泥装置	JFEスチール株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所
21	特開2017-164952	充填材の製造方法	国立大学法人 東京大学 国立研究開発法人産業技術総合研究所
22	特開2017-165455	包装材料	国立研究開発法人産業技術総合研究所 味の素株式会社
23	特開2017-165635	アミンガス検知材料及びそれを用いたアミンガス検知方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
24	特開2017-166018	ネオジム一級一ホロン系合金	国立研究開発法人産業技術総合研究所 国立研究開発法人産業技術総合研究所 アヒツヤマダ株式会社 株式会社ヤマダ 富栄織物株式会社 愛媛県
25	特開2017-166089	糸加工装置および糸加工方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
26	特開2017-167263	高分解能光学顕微鏡計測法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
27	特開2017-167676	行動分析システムおよびプログラム	国立研究開発法人産業技術総合研究所 首都高技術株式会社
28	特開2017-167969	損傷抽出システム	国立大学法人東北大学 国立研究開発法人産業技術総合研究所
29	特開2017-168121	情報処理方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所 株式会社ライオニス
30	特開2017-168556	プラズマエッチング装置	国立研究開発法人産業技術総合研究所 株式会社三友製作所
31	特開2017-168558	熱電変換素子とその製造方法及び熱電変換モジュール	国立研究開発法人産業技術総合研究所 国立大学法人広島大学
32	特開2017-168599	炭化珪素半導体素子および炭化珪素半導体素子の製造方法	富士電機株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所
33	特開2017-168600	炭化珪素半導体素子および炭化珪素半導体素子の製造方法	富士電機株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所
34	特開2017-168601	炭化珪素半導体装置および炭化珪素半導体装置の製造方法	富士電機株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所
35	特開2017-168602	半導体装置および半導体装置の製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社
36	特開2017-168603	炭化珪素半導体素子および炭化珪素半導体素子の製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
37	特開2017-170528	薄肉細管を製作する引抜き加工装置および引抜き加工方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
38	特開2017-170705	印刷方法及び印刷装置	国立研究開発法人産業技術総合研究所 MHIソリューションズ/ロジクス株式会社 株式会社ミグループ
39	特開2017-170706	印刷機	国立研究開発法人産業技術総合研究所
40	特開2017-171554	過酸化水素の製造方法および製造装置	国立研究開発法人産業技術総合研究所
41	特開2017-171577	セラミック部材およびその製造方法	TOTO株式会社 株式会社/リタケカンパニーリミテド 日本碍子株式会社 日本特殊陶業株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所
42	特開2017-171888	光アップコンバージョン材料	国立研究開発法人産業技術総合研究所 国立大学法人神岡大学
43	特開2017-173257	アンテナパターン測定装置及びアンテナの回転機構	国立研究開発法人産業技術総合研究所 KDDI株式会社
44	特開2017-173316	放射線センサの動態モニタリング装置及びその方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
45	特開2017-174541	レドックスフロー電池の正・負極の過電圧測定方法およびその方法を行うための装置	国立研究開発法人産業技術総合研究所
46	特開2017-174558	リチウム複合酸化物およびその製造方法、二次電池用正極活物質ならびに二次電池	本田技研工業株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所
47	特開2017-174835	ニオブ酸チタン酸ジルコン酸鉛膜積層体、ニオブ酸チタン酸ジルコン酸鉛膜積層体を用いた素子及びその製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所 大日本印刷株式会社
48	WO2016-104796	フレキシブル導電性膜及びその製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
49	WO2016-56487	高温耐酸化性のレアメタルフリー硬質被覆体およびその製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
50	WO2016-69076	酸化バナジウム膜およびその製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
51	WO2016-68226	関節リウマチマーカー	国立研究開発法人産業技術総合研究所 学校法人慶應義塾 グライコバイオマーカーリーディング・イノベーション株式会社
52	WO2016-60274	光硬化性組成物及び該組成物に用いるアントラセン誘導体	国立研究開発法人産業技術総合研究所
53	WO2016-80341	測定による評価方法、評価装置、評価システム及びプログラム	国立研究開発法人産業技術総合研究所
54	WO2016-80396	測定による評価装置、評価方法、評価システム及びプログラム	国立研究開発法人産業技術総合研究所
55	WO2016-80443	リチウム一級一リン一硫黄一炭素複合体及びその製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
56	WO2016-80546	吸着剤並びにその使用方法及び製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
57	WO2016-84767	半導体用円形支持基板	国立研究開発法人産業技術総合研究所
58	WO2016-84768	表面実装型パッケージおよびその製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
59	WO2016-88663	炭素繊維前駆体繊維、炭素繊維及び炭素繊維の製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
60	WO2016-93229	ハイブリダイゼーション安定化用核酸複合体、核酸ハイブリダイゼーションの安定化方法、医薬組成物、核酸検出用プローブ、アンチセンス核酸医薬品、microRNA抑制剤及び核酸複合体	国立研究開発法人産業技術総合研究所